(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2001-323068 (P2001-323068A)

(43)公開日 平成13年11月20日(2001.11.20)

(51) Int.Cl.7

識別記号

FΙ

テーマコート*(参考)

4J035

C08G 77/04

C08G 77/04

審査請求 有 請求項の数3 OL (全8頁)

(21)出願番号

特願2000-373333(P2000-373333)

(22)出顧日

平成12年12月7日(2000.12.7)

(31) 優先権主張番号 (20-26323

(32)優先日

平成12年5月17日(2000.5.17)

(33)優先権主張国

韓国(KR)

(71)出願人 598174989

コリア クンホ ペトロケミカル カンパ

ニー リミテッド

大韓民国 ソウル チョンノーグ セオリ

ンードン 70

(71)出願人 398043850

コリア リサーチ インスティテュート

オブ ケミカル テクノロジー

大韓民国, テジョン, 305-606, ユーソン

ーク、ジャンードン、100

(74)代理人 100106002

弁理士 正林 真之

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 ハロゲンで置換された多価反応性ポリシロキサン化合物及びその製造方法

(57)【要約】 (修正有)

【課題】 陰イオン重合反応のときに添加されて1当量 以上の重合体と反応する、新規なハロゲンまたはアルキ ル基で置換された反応性ポリシロキサンを提供する。

【解決手段】 分子量400~100,000で、以下の化学式1 で示されるハロゲンで置換された多価反応性ポリシロキ サン化合物。

【化学式 1] Y-{C(R3)(R4)}c-CH2CH2-Si(R1)(R2)-{O-Si(R 1)(R2)}a-CH2CH2-{C(R3)(R4)}c-Y前記式において、Yは $(X)_a(R)_bSi$ $\exists ct(X)_a(R)_bC$ $\exists ct(X)_e(R^1)_f$ $\exists ct(R^5)_i$ (X)jである。ここで、Xはフッ素、塩素、臭素またはヨ ウ素のようなハロゲンであり、Rは水素、メチル基、エ チル基またはプロピル基などを含む炭素原子数20以下の 低級アルキル基であり、Bzはベンゼン環である。R1、 R³、R⁴、R⁵は、Rと同一であるか、ハロゲンで置換され たアルキル基またはハロゲンで置換されたシラン基であ り、R²は、XまたはR¹と同一であるか、(X)g(R³)hC-{C (R³)(R⁴)) cである。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 分子量400~100,000で、以下の化学式1 で示されるハロゲンで置換された多価反応性ポリシロキ サン化合物。

【化1】〔化学式1〕

 $Y-\{C(R^3)(R^4)\}_c-CH_2CH_2-Si(R^1)(R^2)-\{O-Si(R^1)(R^2)\}_d-C$ $H_2 CH_2 - \{C(R^3)(R^4)\}_c - Y$

前記式において、Yは(X)。(R)bSiまたは(X)。(R)bCまたは $(X)_{e}(R^{1})_{f}-Bz-C(R^{5})_{i}(X)_{j}$ である。ここで、Xはフッ素、 塩素、臭素またはヨウ素のようなハロゲンであり、Rは 水素、メチル基、エチル基またはプロピル基などを含む 炭素原子数20以下の低級アルキル基であり、Bzはベンゼ ン環である。R¹、R³、R⁴、R⁵は、Rと同一であるか、ハ ロゲンで置換されたアルキル基またはハロゲンで置換さ れたシラン基であり、R2は、XまたはR1と同一である か、 $(X)_g(R^3)_hC-\{C(R^3)(R^4)\}_c$ である。 $ald1\sim3$ で、b は0~2で、a+b=3であり、cは1~1000で、dは1~50000 で、eとfはそれぞれ0~4で、e+f=4であり、gとhはそれ ぞれ0~3で、gth=3であり、iとjはそれぞれ0~3で、i+j =3である。

【請求項2】 以下の化学式2で示されるハロゲンで置 換された不飽和化合物またはハロゲンで置換されたシリ コン化合物と、以下の化学式3で示される水素-ケイ素 基をもつ化合物または末端ビニル基をもつ化合物と、を 反応させることにより、以下の化学式1で示される反応 性ポリシロキサン化合物を製造する方法。

【化2】(化学式1)

 $Y-\{C(R^3)(R^4)\}_c-CH_2CH_2-Si(R^1)(R^2)-\{O-Si(R^1)(R^2)\}_d-C$ $H_2 CH_2 - \{C(R^3)(R^4)\}_c - Y$

前記式において、Yは(X)a(R)bSiまたは(X)a(R)bCまたは 30 ハロゲン原子で置換されてリビング重合体のアニオン $(X)_{e}(R^{1})_{f}-Bz-C(R^{5})_{i}(X)_{j}$ である。ここで、Xはフッ素、 塩素、臭素またはヨウ素のようなハロゲンであり、Rは 水素、メチル基、エチル基またはプロピル基などを含む 炭素原子数20以下の低級アルキル基であり、Bzはベンゼ ン環である。R¹、R³、R⁴、R⁵は、Rと同一であるか、ハ ロゲンで置換されたアルキル基またはハロゲンで置換さ れたシラン基であり、R2は、XまたはR1と同一である か、 $(X)_g(R^3)_hC-\{C(R^3)(R^4)\}_c$ である。 $aは1\sim3$ で、b は0~2で、a+b=3であり、cは1~1000で、dは1~50000 で、eとfはそれぞれ0~4で、e+f=4であり、gとhはそれ ぞれ0~3で、g+h=3であり、iとjはそれぞれ0~3で、i+j =3である。

【化3】[化学式2]

Y-{C(R³)(R⁴)}e-CH=CH2または(X)a(R)bSi-H 前記式において、Y、X、R、R3、R4、a~cは前記化学式 1で定義したものと同じものである。

【化4】[化学式3]

 $H-Si(R^1)(R^2)-\{0-Si(R^1)(R^2)\}_{a}-H$, $\sharp h : Lich_2=CH-\{C\}$ $(R^3)(R^4)_c$ -Si $(R^1)(R^2)$ - {0-Si $(R^1)(R^2)_d$ - {C(R³)(R⁴)}c -CH=CH2

前記式において、R1、R2、R3、R4、c、dは前記化学式 1で定義したものと同じものである。

【請求項3】 化学式1で示される反応性ポリシロキサ ン化合物をジエン共重合体のリビング重合体と反応させ て製造される重合体であって、数平均分子量1,000~5.0 00,000で、ポリシロキサンユニット当たり2当量以上の ジエン共重合体を含有するポリシロキサンで置換された 重合体。

【化5】[化学式1]

10 $Y - \{C(R^3)(R^4)\}_c - CH_2 CH_2 - Si(R^1)(R^2) - \{O - Si(R^1)(R^2)\}_d - C$ $H_2 CH_2 - \{C(R^3)(R^4)\}_c - Y$

前記式において、Yは(X)a(R)bSiまたは(X)a(R)bCまたは $(X)_{e}(R^{1})_{f}-Bz-C(R^{5})_{i}(X)_{j}$ である。ここで、Xはフッ素、 塩素、臭素またはヨウ素のようなハロゲンであり、Rは 水素、メチル基、エチル基またはプロピル基などを含む 炭素原子数20以下の低級アルキル基であり、Bzはベンゼ ン環である。R¹、R³、R⁴、R5は、Rと同一であるか、ハ ロゲンで置換されたアルキル基またはハロゲンで置換さ れたシラン基であり、R2は、XまたはR1と同一である 20 $h(X)_{g}(R^{3})_{h}C-\{C(R^{3})(R^{4})\}_{c}$ $h(X)_{g}(R^{3})_{h}C-\{C(R^{3})(R^{4})\}_{c}$ は0~2で、a+b=3であり、cは1~1000で、dは1~50000 で、eとfはそれぞれ0~4で、e+f=4であり、gとhはそれ ぞれ $0\sim3$ で、g+h=3であり、iとjはそれぞれ $0\sim3$ で、i+j

【発明の詳細な説明】

[0001]

=3である。

【発明の属する技術の分野】本発明は、2個以上のハロ ゲン原子で置換された多価反応性ポリシロキサン化合物 及びその製造方法に係るものであり、詳しくは、多数の (リビング重合体陰イオン)との反応性が優れているこ とにより、アニオン重合反応(陰イオン重合反応)のと きに添加されて重合体の耐熱性及び耐摩耗性を向上させ ることができ、ゴムとの配合の際に一緒に用いられる無 機充填材及び補強剤との相溶性を増進させることができ ると共に、有機シリコンに改質されたエラストマーを提 供することができる反応性シロキサン化合物及びこれを 製造する方法に関する。

[0002]

【従来の技術】エラストマー(elastomer)は、合成が容 易で、弾性及び機械的特性が優れているため、タイヤ、 自動車部品、衝撃吸収材、履物、パッキングなどに多様 に使用されており、耐熱性及び強度の向上のため加硫時 にシリカ及びガラス繊維などを配合した有機・無機混成 素材として開発されてきた。

【0003】その一例として、韓国特許公告第96-00812 0号公報には、非結晶性ポリスチレン樹脂20~70重量部 とゴム変性させたスチレン樹脂80~30重量部とからなる スチレン樹脂100重量部に、ポリシロキサン0.3~1.0重

50 量部とガラス繊維とを添加したスチレン系樹脂組成物が

記載されている。しかし、このようにポリジメチルシロ キサンを分散させて製造される有機高分子複合材は、ポ リジメチルシロキサンと高分子との間に化学結合がなく 相の分離が容易に起こり、無機充填材との相溶性に問題 があり複合材の物性を向上させるのに問題がある。

【0004】そこで、無機充填材との混和性を向上さ せ、シロキサンと高分子との間の相溶性を向上させるた め、シロキサン基が高分子に置換された形態のものが研 究されてきた。一例としては、韓国特許公開第95-70440 5号公報に、リビング重合体末端にヘキサメチルクロロ トリシロキサンを結合させる方法が記載されている。こ の場合には、ポリシロキサンと有機高分子との間の相の 分離の問題は多少は解決されているが、反応性が低く、 ポリシロキサン1 当量に対しリビング重合体の末端の一 つが結合するような形態であるため、重合体の分子量を 増加させることが難しく、シロキサン基による物性向上 効果が大きくない。

【0005】このため、反応性が優れたポリシロキサン の開発が必要になってきた。

【0006】末端または側鎖(横枝)に反応性基が置換 20 されたポリシロキサンは、コーティング剤、カップリン グ剤、粘着剤または接着剤、シランなどに添加されて、 コーティング面及び基質との機械的特性を向上させた り、耐熱特性及び相溶性などを向上させる目的で用いら れる。

【0007】一例として、米国特許第5,858,468号公報 には、不飽和基で置換されたポリシロキサンにSi-H基を もつポリシロキサンが含まれる組成物が紹介されてお り、この組成物は常温硬化が可能なコーティング組成物 の製造に有用なものとして記載されている。

【0008】そして、米国特許第5,373,079号公報に は、アルコキシ、酸化アシル、N-メチルベンズアミド、 アルキルなどで置換されたポリジメチルシロキサンが記 載されており、米国特許第5,340,899号公報では、末端 にヒドロキシ基をもつポリシロキサンとビニル基または メチルアセトアミド基をもつシランの混合物が公知にさ れている。このような組成物はシロキサンシランとのモ ジュラー (シロキサンシランのモジュラス) を減少させ るのに有用な発明として記載されている。

【0009】米国特許第5,194,553号公報では、「有機 官能性末端基に置換されたポリジオルガノシロキサンポ リマー(organofunctional-terminated polydiorganosil oxane polymer)」とその共重合体の製造方法が公知にさ れており、これは5-ヘキセニールにて終了されるポリジ メチルシロキサンの製造に有用なものとして記載されて いる。ここでは、有機官能性クロロシラン末端ブロック 剤(organofunctionalchlorosilane end-blocker)を用い て有機官能性末端基に置換されたポリジオルガノシロキ サンポリマーを製造する方法と、有機官能性クロロシラ ン末端ブロック剤及び有機官能性ジクロロシランを用い 50 数平均分子量400~100,000で、2個以上のハロゲンで置

て有機官能性末端基に置換されたポリジオルガノシロキ サン共重合体を製造する方法とが紹介されている。ここ で、有機官能性末端ポリジオルガノシロキサンポリマー の一般式はR1aRbSiO(R2SiO)rSiR1aRb(ここで、Rはアル キル基またはアリール基で、R1、R2はアルケニル基また

はハロアルキル基であり、a+b=3である。) で、共重合 体の場合の一般式はR¹aRfSiO{(R²SiO)x}y {(R²cR²aSiO) g}zSiR2cRfである。

【0010】反応性シロキサンまたはシランは、重合体 10 の末端またはブロックに置換されて重合体の物性及び特 性を向上させるためにも用いられる。一例として、米国 特許第4,978,720号には、オレフィン性クロロシラン(0 lefinic chlorosilane) とオレフィン性ハロゲン化物官 能基 (Olefinic halide functional group) に置換され た重合体が記載されており、ここでは、α-オレフィン 系の単量体と共重合させて改質化されたポリオレフィン の製造に応用されている。また、ルーカス(Lucas)は、 米国特許第4,599,394号 (1986. 7. 8. 出願) と第4,73 1,411号(1988.5.15.出願)で、末端基がアルコキシ基 に置換されたポリシロキサンの製造方法を発表し、この ようなポリシロキサンは常温で加硫されるシリコンゴム 組成物に応用できることを開示している。上記の反応性 ポリシロキサンは、反応基が2個以上置換されると2個 以上のリビング重合体と反応することができ、多価置換 されたエラストマーを製造し得るようになる。

[0011]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、このよ うなポリジメチルシロキサンは、貯蔵安定性が低くリビ ング重合体と反応する前に分解されるか、またはリビン 30 グ重合体のアニオン (リビング重合体陰イオン) との反 応性が非常に低く、多価置換することが困難になる。 【0012】そこで、ポリシロキサン基を含有してリビ ング重合体のアニオン (リビング重合体陰イオン)との 反応が可能な多価性ポリシロキサンの開発が切実に要求 されている。

【0013】本発明の目的は、アニオン重合反応(陰イ オン重合反応)の際に添加されて1当量以上の重合体と 反応する新規のハロゲンまたはアルキル基で置換された 反応性ポリシロキサンを提供することにある。

【0014】

【課題を解決するための手段】上記のような問題点を解 決するため、本発明者らは、反応基を含有するポリシロ キサンマクロマーを製造する方法を研究し、特に、多価 置換が可能なように多数のハロゲンで置換されたポリシ ロキサンの製造方法を研究したところ、少なくとも二つ 以上のハロゲンで置換されたポリシロキサンマクロマー を製造することに成功した。

【0015】上記のような目的を達成するための本発明 の反応性シロキサン重合体は、次の化学式1で示され、

換されてポリシロキサンユニット (ポリシロキサン単位) 当たり2個以上の反応性基を含有することを特徴とする。

[0016]

【化6】[化学式1]

 $Y-\{C(R^3)(R^4)\}_c-CH_2CH_2-Si(R^1)(R^2)-\{O-Si(R^1)(R^2)\}_d-CH_2CH_2-\{C(R^3)(R^4)\}_c-Y$

【0017】前記式において、Yは(X)a(R)bSiまたは(X)a(R)bCまたは(X)c(R¹)f-Bz-C(R⁵)i(X)jであり、Xはフッ素、塩素、臭素またはヨウ素のようなハロゲン原子である。Rは水素原子、メチル基、エチル基またはプロビル基などを含む炭素原子数20以下の低級アルキル基であり、R¹、R³、R⁴、R⁵はRと同一であるか、ハロゲンで置換されたアルキル基またはハロゲンで置換されたシラン基であり、R²はXまたはR¹と同一であるか、(X)g(R³)hC-{C(R³)(R⁴)}cである。aは1~3で、bは0~2で、a+b=3であり、cは1~1000で、dは1~50000で、eとfはそれぞれ0~4で、e+f=4であり、gとhはそれぞれ0~3で、g+h=3であり、iとjはそれぞれ0~3で、i+j=3であり、Bzはベンゼン環である。

【0018】そして、前記化学式1で示される反応性ポリシロキサン化合物は、以下の化学式2で示されるハロゲン原子(ハロゲン基(ハロゲニル基))で置換されたビニル系化合物(不飽和化合物)またはハロゲン原子(ハロゲン基(ハロゲニル基))で置換されたシリコン化合物と、以下の化学式3で示される水素-ケイ素結合基をもつポリシロキサン(化合物)または末端ビニル基をもつポリシロキサン(化合物)と反応させて製造されることを特徴とする。

[0019]

【化7】[化学式2]

[0020]

【化8】〔化学式3〕

 $H-Si(R^1)(R^2)-\{0-Si(R^1)(R^2)\}_d-H$ 、または $CH_2=CH-\{C(R^3)(R^4)\}_c-Si(R^1)(R^2)-\{0-Si(R^1)(R^2)\}_d-\{C(R^3)(R^4)\}_c-CH=CH_2$

【0021】前記化学式2、3において、Y、X、R、 R^1 、 R^2 、 R^3 、 R^4 、a~dは前記化学式1で定義したものと同じものである。

【0022】また、本発明は、前記化学式1で示される反応性ポリシロキサン化合物をジエン共重合体のリビング重合体と反応させて製造される重合体であって、数平均分子量1,000~5,000,000で、ポリシロキサンユニット(ポリシロキサン単位)当たり2当量以上のジエン共重合体を含有するポリシロキサンで置換された重合体をもその特徴とする。

[0023]

【発明の実施の形態】以下、本発明の実施の形態について詳細に説明する。

【0024】ボリシロキサンが少なくとも2個以上のハロゲンで置換された前記化学式1で示される反応性ポリシロキサンは、前記化学式2で示される少なくとも1個以上のハロゲンで置換されたビニル化合物またはシリコン化合物と、前記化学式3で示されるシロキサンをシリル化触媒の存在下で反応させて製造する。

 $H_2CH_2-\{C(R^3)(R^4)\}_c-Y$ 【0025】ここで、化学式2で示される化合物の具体 【0017】前記式において、Yは(X) $_a$ (R) $_bSi$ または(X) 的な例としては、トリクロロビニルシラン、トリクロロ シラン、ジクロロメチルビニルシラン、クロロジメチル 素、塩素、臭素またはヨウ素のようなハロゲン原子であ る。Rは水素原子、メチル基、エチル基またはプロビル 基などを含む炭素原子数20以下の低級アルキル基であ 【0025】ここで、化学式2で示される化合物の具体 的な例としては、トリクロロビニルシラン、トリクロロジメチルジラン、クロロジメチルビニルシラン、クロロジメチルシラン、クロロジメチルシラン、トリメチルシラン X アリルブロマイド、X トリフロロメチルスチレンな どを挙げることができる。

【0026】また、前記化学式3で示される化合物の具体的な例としては、末端が水素で置換されたボリジメチルシロキサンまたは末端がビニルで置換されたボリジメチルシロキサンなどを挙げることができる。

【0027】これらの化合物は、公知の方法により合成するか、またはアルドリッチ(Aldrich)のような製造会社から市販品として購買することができる。

20 【0028】ここで、シリル化触媒としては、クロロ白金酸、パラジウム、ロジウム、白金のような遷移金属及び錯化合物を使用することができ、これらもアルドリッチのような製造会社から市販品として購買することができる。

【0029】そして、反応溶媒としては、ベンゼン、トルエンなどの有機溶媒を使用することができるが、これらに限定されるものではない。

【0030】シリル化反応温度は-20℃~150℃であるが、好ましくは常温~120℃である。反応は窒素雰囲気 30 下で撹拌することにより行う。反応時間は特に限定されないが、30分~1週間程度が好ましい。

【0031】反応後に減圧下で溶媒を除去し精製すると、前記化学式1で示されるような少なくとも2個以上のハロゲン基で置換されたポリシロキサンが得られる。【0032】本発明による化学式1で示されるボリシロキサンは、含有されるハロゲン基(ハロゲニル基)がアニオン系リビング重合体(リビング陰イオン重合体)との反応性に優れており、高分子とポリシロキサンとの共有結合を形成するので、ポリシロキサンで改質された重40合体の製造に用いることができるようになる。また、ポリシロキサンブロックは、シリカ、カーボンブラック、金属酸化物、金属粉末、ガラス繊維、その他のセラミックなどの無機充填材との相互作用を通じて相溶性を向上させる役割を果たしているので、有機・無機ハイブリッド複合材に用いることができるようになる。

【0033】特に、本発明のポリシロキサンは、ベンゼン、トルエン、キシレン、アセトニトリル、スルフォナール、プロピレンカルボネート、アセトンなどのような一般の有機溶媒によく溶け、陰イオンは開始剤により生 成したリビング重合体イオンとの反応性が優れている。

7

ここで、重合体イオンは、不飽和基をもつ芳香族または 脂肪族ジエンを単量体とする反応生成物であるかまたは ポリシロキサン、シクロシロキサンなどである。

【0034】従って、本発明により提供されるポリシロキサン及びこれを含むエラストマー組成物を通じて改質された重合体を製造することができるので、これを導電性ゴム、タイヤ、接着剤、粘着剤、コーティング溶液、シーラント、塗料などの多様な用途の組成物に応用することができる。

[0035]

【実施例】以下、本発明を実施例に基づき詳しく説明するが、本発明は以下の実施例により限定されるものではない。

【0036】[実施例1:両末端がトリクロロシランで置換されたポリシロキサンの製造方法] 窒素雰囲気下で公知の方法により製造された末端が水素で置換されたポリシロキサン [H-{Si(Me)₂-0}₁₃Si(Me)₂-H] 25gをトルエン150mlに溶解させた。ここにシリル化触媒として白金(0)1,3-ジビニル-1,1,3,3-テトラメチルジシロキサン錯化合物(in xylene:キシレン中)0.1mとトリクロロビニルシラン7.6mlとを入れた後、24時間60℃で撹拌した。

【0037】反応終了後に反応物から溶媒を除去した後、アルゴン雰囲気下で生成物をn-ヘキサンに溶解させチャコール(活性炭)を通過させた。n-ヘキサンと残存するトリクロロビニルシランを減圧下で除去して、両末端がトリクロロシランで置換されたボリシロキサン [Cl $_3$ Si CH $_2$ CH $_2$ Si (Me) $_2$ -O $_1$ $_3$ Si (Me) $_2$ -CH $_2$ CH $_2$ Si Cl $_3$] を得た(収率95%)。

[O O 3 8] 1 H-NMR(ppm) : 0.01 \sim 0.2, 0.4, 1.2 IR(cm $^{-1}$) : 1030 \sim 1090(Si-O-Si), 1260(Si-CH₂), 802(Si-Cl)

【0039】[実施例2:両末端がトリクロロシランで置換されたボリシロキサンの製造方法]窒素雰囲気下で公知の方法により製造された末端がビニル基で置換されたボリシロキサン [CH2=CH-{Si (Me)2-O}13Si (Me)2-CH=CH2]25gをトルエン150mlに溶解させた。ここにシリル化触媒として白金(0)1,3-ジビニル-1,1,3,3-テトラメチルジシロキサン錯化合物0.1mlとトリクロロシラン7.6mlとを入れた後、24時間60℃で撹拌した。

可用2001 フ2**フ**00

【0040】反応終了後に反応物から溶媒を除去した後、アルゴン雰囲気下で生成物をn-ヘキサンに溶解させチャコール(活性炭)を通過させた。n-ヘキサンと残存するトリクロロビニルシランを減圧下で除去して、両末端がトリクロロシランで置換されたポリシロキサン [C1 $_3$ SiCH $_2$ CH $_2$ CH $_2$ CH $_2$ CH $_2$ CH $_2$ SiCH $_3$ Deficition (収率95%)。

[O O 4 1] 1 H-NMR(ppm) : 0.01 \sim 0.2, 0.4, 1.2 IR(cm $^{-1}$) : 1030 \sim 1090(Si-O-Si), 1260(Si-CH₂), 802(Si-Cl)

【0042】[実施例3:両末端がトリクロロシランで置換されたポリシロキサンの製造方法]以下の表1に示すように、前記実施例1で用いたポリシロキサン [H- $\{Si(Me)_2-0\}_13Si(Me)_2-H]$ の代わりにポリシロキサン [H- $\{Si(Me)_2-0\}_7Si(Me)_2-H]$ 12gを用いて、同一の方法により反応させて、両末端がトリクロロシランで置換されたポリシロキサン [Cl₃SiCH₂CH₂- $\{Si(Me)_2-0\}_7Si(Me)_2-CH_2CH_2SiCl₃]を得た(収率95%)。$

[O O 4 3] ¹H-NMR(ppm) : 0.01~0.2, 0.4, 1.2 20 IR(cm⁻¹) : 1030~1090(Si-0-Si), 1260(Si-CH2), 802(Si-CI)

【0044】[実施例4:両末端がジクロロメチルシランで置換されたポリシロキサンの製造方法]以下の表1に示すように、前記実施例1で用いたトリクロロビニルシランまたはトリクロロシランの代わりにジクロロメチルビニルシランまたはジクロロメチルシランを用いて、同一の方法により反応させて、両末端がジクロロメチルシランで置換されたポリシロキサン [CH2C12SiC12CH2]を得た。

30 【 O O 4 5 】 IR(cm⁻¹): 1030~1090(Si-O-Si), 1260(Si-CH₂), 802(Si-Cl)

【0046】[実施例5及び6:両末端がブロムアルキルまたはフルオロフェニル基で置換されたポリシロキサンの製造方法]以下の表1に示すように、末端が水素で置換されたポリシロキサンとアリルブロマイドまたは4トリフルオロメチルスチレンとを反応させて精製し、両末端がブロモアルキルまたはフルオロフェニル基で置換されたポリシロキサンを収率90%以上で製造した。

[0047]

40 【表1】

•	1
	"

実施例	[化学式3]の化合物	[化学式2]の化合物	溶媒	反応温度	時間	収率
	(単位:g)	(単位:g)		(°C)	(時)	(g)
3	H-{Si (Ne),-0},Si	トリクロロビニル	トルエン	60	12	16
	(Me),—H	シラン(7.3)				
	(12)					
4	H-{Si(Me),-0},,Si	ジクロロメチルビ	ベンゼン	60	6	1.2
	(Me),—H	ニルシラン				
	(1. 02)	(0. 42)				
5	H-{Si(Me),-0}, si	アリルプロマイド	ベンゼン	40	24	17
	(Me)₂-H	(3. 6)				
	(15. 4)					
6	H-{SI(Me) ₂ -0} ₁₃ Si	4-トリフルオロメ	トルエン	遠流	12	7
	(Me) ₂ —H	チルスチレン				
	(5. 12)	(3. 4)				

【0048】〔実施例7:ポリシロキサンの末端が4個 以上のポリスチレンブタジエン重合体で置換されたポリ スチレン-ブタジエン-ポリシロキサンの製造]10リット ルのオートクレーブ反応器の中にシクロヘキサン5000g を入れ、テトラヒドロフラン100g、スチレンモノマー20 0g及びブタジエンモノマー800gを入れた後、n-ブチルリ 20 チウム10mmolを添加して1時間重合させ、前記実施例1 で得たポリシロキサン化合物1.4gを添加して高分子の末 端にカップリングさせた。10分経過した後メタノール溶 液(1モルシクロヘキサン溶液)5mlを加えて高分子の 活性部位を完全に消滅させた。

【0049】その結果、最終的に、結合スチレン含有率 20%、ブタジエンユニット(ブタジエン単位)の1.2-ビ ニル結合含有率57%、カップリング数(C/N)4.5で、数平 均分子量約310,000のスチレン-ブタジエンランダム共重 合体を得た。

【0050】【実施例8:ポリシロキサンの末端が4個 以上のポリスチレンブタジエン重合体で置換されたポリ スチレン-ブタジエン-ポリシロキサンの製造]10リット ルのオートクレーブ反応器の中にシクロヘキサン5000g を入れ、テトラヒドロフラン100g、スチレンモノマー20 0g及びブタジエンモノマー800gを入れた後、n-ブチルリ チウム10mmolを添加して1時間重合させ、前記実施例3 で得たポリシロキサン化合物0.9gを添加して高分子の末 端にカップリングさせた。10分経過した後メタノール溶 液(1モルシクロヘキサン溶液)5mlを加えて高分子の 活性部位を完全に消滅させた。

【0060】その結果、最終的に、結合スチレン含有率 20%、ブタジエンユニット(ブタジエン単位)の1,2-ビ ニル結合含有率57%、カップリング数(C/N)4.4で、数平 均分子量約300,000のスチレン-ブタジエンランダム共重 合体を得た。

【0070】[実施例9:ポリシロキサンの末端が4個 のポリスチレンブタジエン重合体で置換されたポリスチ レン-ブタジエン-ポリシロキサンの製造]10リットルの

*れ、テトラヒドロフラン100g、スチレンモノマー200g及 びブタジエンモノマー800gを入れた後、n-ブチルリチウ ム10mmolを添加して1時間重合させ、前記実施例4で得 たポリシロキサン化合物1.3gを添加して高分子の末端に カップリングさせた。10分経過した後にメタノール溶液 (1モルシクロヘキサン溶液)5mlを加えて高分子の活 性部位を完全に消滅させた。

【0071】その結果、最終的に、結合スチレン含有率 20%、ブタジエンユニット(ブタジエン単位)の1.2-ビ ニル結合含有率57%、カップリング数(C/N)4で、数平均 分子量約280,000のスチレン-ブタジエンランダム共重合 体を得た。

【0072】〔実施例10:ポリシロキサンの末端が2 個のポリスチレンブタジエン重合体で置換されたポリス チレン-ブタジエン-ポリシロキサンの製造]10リットル 30 のオートクレーブ反応器の中にシクロヘキサン5000gを 入れ、テトラヒドロフラン100g、スチレンモノマー200g 及びブタジエンモノマー800gを入れた後、n-ブチルリチ ウム100mmolを添加して1時間重合させ、前記実施例5 で得たポリシロキサン化合物5.4gを添加して高分子の末 端にカップリングさせた。10分経過した後にメタノール 溶液(1モルシクロヘキサン溶液)5mlを加えて高分子 の活性部位を完全に消滅させた。

【0073】その結果、最終的に、結合スチレン含有率 20%、ブタジエンユニット (ブタジエン単位) の1,2-ビ 40 二ル結合含有率57%、カップリング数(C/N)2で、数平均 分子量約160,000のスチレン-ブタジエンランダム共重合 体を得た。

[0074]

【発明の効果】以上説明したように、本発明に係る多価 のハロゲンで置換されたポリシロキサンは、有機溶媒に 対する溶解度が高く、リビング重合体イオンとの反応性 が高く、適切な活性の離脱基を含むことにより、アニオ ン重合反応(陰イオン重合反応)の際にリビング状態の 重合体溶液に添加すれば、穏和な反応条件で多価置換反 オートクレーブ反応器の中にシクロヘキサン5000gを入 *50 応に関与して一定の単量体の反復単位(ユニット)で構

成された高分子の末端または側鎖に第3の官能基を導入することができるだけでなく、高分子に有機・無機の官

12 能基が接触している混成高分子を製造し得るという効果 がある。

【手続補正書】

【提出日】平成13年5月11日(2001.5.1 1)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】特許請求の範囲

【補正方法】変更

【補正内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】 分子量400~100,000で、以下の化学式1 で示されるハロゲンで置換された多価反応性ポリシロキ サン化合物。

【化1】[化学式1]

 $Y - \{C(R^3)(R^4)\}_c - CH_2CH_2 - Si(R^1)(R^2) - \{O - Si(R^1)(R^2)\}_d - CH_2CH_2 - \{C(R^3)(R^4)\}_c - Y$

【請求項2】 以下の化学式2で示されるハロゲンで置換された不飽和化合物またはハロゲンで置換されたシリコン化合物と、以下の化学式3で示される水素-ケイ素基をもつ化合物または末端ビニル基をもつ化合物と、を反応させることにより、以下の化学式1で示される反応性ポリシロキサン化合物を製造する方法。

【化2】[化学式1]

 $Y-\left\{ C\left(R^{3}\right) \left(R^{4}\right) \right\} _{c}-CH_{2}\,CH_{2}-Si\left(R^{1}\right) \left(R^{2}\right) -\left\{ O-Si\left(R^{1}\right) \left(R^{2}\right) \right\} _{d}-CH_{2}\,CH_{2}-\left\{ C\left(R^{3}\right) \left(R^{4}\right) \right\} _{c}-Y$

前記式において、Yld(X)。(R)。Siまたは(X)。(R)。Ci たは (X)。 (R^1) f-Bz- $C(R^5)$ i (X) j である。ここで、Xld フッ素、塩素、臭素またはヨウ素のようなハロゲンであり、Rld 水素、メチル基、エチル基またはプロピル基などを含む 炭素原子数20以下の低級アルキル基であり、Bzはベンゼン環である。 R^1 、 R^3 、 R^4 、 R^5 は、Rと同一であるか、ハロゲンで置換されたアルキル基またはハロゲンで置換されたアルキル基または R^1 と同一であるか、(X) g (R^3) n C- $\{C(R^3)$ $(R^4)\}$ c である。ald ald ald

 $t40\sim2$ °C、a+b=3°C** b0、 $c1t0\sim1000$ °C、 $d1t1\sim50000$ °C、et1t2+ $t700\sim4$ °C、e+f=4°C** b0、at2+b1t2 at30 at40 at40

【化3】(化学式2)

Y-{C(R³)(R⁴)}。-CH=CH2または(X)a(R)ъSi-H 前記式において、Y、X、R、R³、R⁴、a~cは前記化学式 1で定義したものと同じものである。

【化4】〔化学式3〕

 $H-Si(R^1)(R^2)-\{O-Si(R^1)(R^2)\}_d$ -H、または $CH_2=CH-\{C(R^3)(R^4)\}_c$ -Si(R^1)(R^2)- $\{O-Si(R^1)(R^2)\}_d$ - $\{C(R^3)(R^4)\}_c$ -CH= CH_2

前記式において、R¹、R²、R³、R⁴、c、dは前記化学式 1で定義したものと同じものである。

【請求項3】 化学式1で示される反応性ポリシロキサン化合物をジエン共重合体のリビング重合体と反応させて製造される重合体であって、数平均分子量1,000~5,00,000で、ポリシロキサンユニット当たり2当量以上のジエン共重合体を含有するポリシロキサンで置換された重合体。

【化5】[化学式1]

 $Y - \{C(R^3)(R^4)\}_c - CH_2CH_2 - Si(R^1)(R^2) - \{O - Si(R^1)(R^2)\}_d - CH_2CH_2 - \{C(R^3)(R^4)\}_c - Y$

前記式において、Yは(X)。(R)。Si または(X)。(R)。Cまたは (X)。(R¹) $_f$ -Bz-C(R⁵) $_i$ (X) $_j$ である。ここで、Xはフッ素、塩素、臭素またはヨウ素のようなハロゲンであり、Rは水素、メチル基、エチル基またはプロピル基などを含む炭素原子数20以下の低級アルキル基であり、Bzはベンゼン環である。R¹、R³、R⁴、R⁵は、Rと同一であるか、ハロゲンで置換されたアルキル基またはハロゲンで置換されたアルキル基またはハロゲンで置換されたシラン基であり、R²は、XまたはR¹と同一であるか、(X) $_g$ (R³) $_h$ C-{C(R³)(R⁴)}。である。aは1~3で、bは0~2で、a+b=3であり、cは0~1000で、dは1~50000で、eとfはそれぞれ0~4で、e+f=4であり、gとhはそれぞれ0~3で、g+h=3であり、iとjはそれぞれ0~3で、i+j=3である。

【手続補正2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0017

【補正方法】変更

【補正内容】

【 O O 1 7 】前記式において、Yは(X)。(R)。Siまたは(X)。(R)。Cまたは(X)。(R¹)f-Bz-C(R⁵)i(X);であり、Xはフッ素、塩素、臭素またはヨウ素のようなハロゲン原子である。Rは水素原子、メチル基、エチル基またはプロピル

.

基などを含む炭素原子数20以下の低級アルキル基であり、 R^1 、 R^3 、 R^4 、 R^5 はRと同一であるか、ハロゲンで置換されたアルキル基またはハロゲンで置換されたシラン基であり、 R^2 はXまたは R^1 と同一であるか、 $(X)_8$ $(R^3)_h$ C- $\{C(R^3)(R^4)\}_c$ である。aは $1\sim3$ で、bは $0\sim2$ で、a+b=3

であり、 $clio_{-1000}$ で、 $dlio_{-50000}$ で、elfliそれぞれ0~4で、elfli4であり、gli6とかはそれぞれ0~3で、gli7まであり、li7はそれぞれ0~3で、li9まであり、li8なペンゼン環である。

フロントページの続き

(72)発明者 コ ユン-フーン

大韓民国 タエジョンーシ ユスンーグ ジュンミンードン セジョンアパート 103-1003 (72)発明者 キム エウンーキョン

大韓民国 タエジョンーシ ユスンーグ シンスンードン ダエリムデューレアパー ト 101-702

(72)発明者 チョウ ヒョンースク

大韓民国 タエジョンーシ ユスンーグ シンスンードン ダエリムデューレアパー ト 101-907

Fターム(参考) 4J035 BA01 CA13U CA15M CA151 FB01 LA04 LB20

<u>Previous Doc</u> <u>Next Doc</u> <u>Go to Doc#</u> <u>First Hit</u>

Generate Collection

L18: Entry 1 of 1 File: DWPI May 20, 2003

DERWENT-ACC-NO: 2002-247103

DERWENT-WEEK: 200336

COPYRIGHT 2005 DERWENT INFORMATION LTD

TITLE: Multi-valent reactive polysiloxane compound for use as compatibilityimproving agent during anionic polymerization of elastomers for tire, has specific molecular weight, and is substituted with halogen

INVENTOR: CHO, H S; KIM, E G; KO, Y H; KOH, Y H; CHO, H; KIM, E; KO, Y

PRIORITY-DATA: 2000KR-0026323 (May 17, 2000)

Search Selected	Search ALL	Clear

PATENT-FAMILY:

	PUB-NO	PUB-DATE	LANGUAGE	PAGES	MAIN-IPC
I	US 6566480 B2	May 20, 2003		000	C08G077/24
	JP 2001323068 A	November 20, 2001		800	C08G077/04
	US 20020002264 A1	January 3, 2002		000	C08G077/24
	KR 2001104953 A	November 28, 2001	•	000	C08G077/04
	KR 332466 B	April 13, 2002		000	C08G077/04

INT-CL (IPC): <u>CO8 G 77/04</u>; <u>CO8 G 77/24</u>

ABSTRACTED-PUB-NO: JP2001323068A

BASIC-ABSTRACT:

NOVELTY - A multi-valent reactive polysiloxane compound (I) has molecular weight of 400-100000, and is substituted with halogen.

DETAILED DESCRIPTION - A multi-valent reactive polysiloxane compound (I) has molecular weight of 400-100000, and is substituted with halogen.

Y = (X)a(R)bSi or (X)a(R)bC or (X)e(R1)f-Bz-C(R5)i(X)j;

X = halogen like fluorine, chlorine, bromine or iodine;

R = hydrogen or lower alkyl group having 20C or less such as methyl group, ethyl group, propyl group;

Bz = benzene ring;

R1, R3-R5 = same as R or silane group substituted with alkyl group or halogen;

R2 = same as R1 or (X)g(R3)hC-(C(R3)(R4))c;